50 Int · Cl ·

63日本分類

19日本国特許庁

⑩特許出願公告

昭49-23827

B 44 d 5/12 D 06 m 15/30 C 09 k 3/16 G 03 c 1/82 25(5) K 111.5 48 D 951 13(9) B 31 103 B 7

昭和49年(1974)6月18日 49公告

発明の数 1

(全3頁)

1

図プラスチックフイルムの帯電防止法

②特 願 昭45-119050

22出 願 昭45(1970)12月26日

石原正雄 個発 明 者

日野市日野5612

神戸勝 同

山梨県北都留郡上野原町755の

堀米耕一 可

東京都杉並区西荻南1の19の

1 2

勿出 願 人 小西六写真工業株式会社

東京都中央区日本橋室町3の1の

10

砂代 理 人 弁理士 秋元不二三 外1名

発明の詳細な説明

本発明は、次の一般式

(式中AはC3~18のオレフイン、RはC1~18の アルキル、Mは水素、アルカリ金属、アンモニウ ム等のカチオン、pは50モル%以上、q+r = 1 0 0 - p モル%でq とょはいずれか 1 つが 0 *3*0 であつてもよいが同時に0になることはない) で示される 共重 合 体を含む溶液で、プラスチツ クフイルムを処理することを特徴とするプラスチ ツクフイルムの帯電防止法に関する。

たはフイルムの剝離の際静電気を帯びる。例えば プラスチツクフイルムの巻取り、巻戻し、ロール

上の通過またはシートの移動等の取扱操作中静電 気を帯びる傾向がある。

2

この静電気は、各種の障害をもたらすもので、 例えば塵埃の吸引、電撃引火、フイルムシート同 5 志または他の部材とのくつつき、及び写真フイル ムにあつては静電放電による所謂スタチツクマー クの発生などがある。

そこで従来プラスチックフィルムの帯電を除去 若しくは減少させるために、種々の方法が試みら 10 れている。例えばプラスチックフイルムの一面ま たは両面の導電性を増加させる物質で処理する方 法が知られている。これに使用される物質として は、無機塩、スルホン酸、リン酸、アミン、4級塩等の イオン性または高極性物質を含む物質が知られてい 15 る。しかしながら、これ等公知の多くの物質は、それ 自身導電性であり、帯電防止剤であるがこれ等は 基質のフイルム表面に接着するものではなく、か つ被膜を形成しない。また過度に基質に浸透して 帯電防止効果を不充分であつたり、帯電防止効果 20 の持続性に欠けたりする。なお、過度に吸湿性で 相対温度の低い状態では帯電防止効果が失なわれ る等種々の欠点がある。

なお、写真感光材料用には写真感光材料の写真 特性に影響を与えるものであつてはならない。

25 本発明者等は、上記実情に鑑み種々検討したと ころ、上記のような欠点がなく、しかも帯電防止 効果がよく、写真感光材料に使用しても写真特性 に影響を与えない帯電防止方法を見出したもので ある。

即ち、本発明は前記一般式で示される共重合体 を使用するもので、С3~18の オレフイン を共重 合したことにより帯電防止効果を奏するもので、 該共重合体は分子量が10000以下のものが粘 度・溶解性の点で好都合である。しかし分子量が 周知のようにプラスチツクフイルムは、摩擦ま 35 小さく被膜形成性のないものは好結果が得られな い。分子量10000以下の共重合体はメタノー ルまたは1~10%の水を含むメタノールに可溶 3

であり、本発明に有効に使用できる共重合体は溶 液の相対比粘度が1%濃度で25℃において0.1 ~002の範囲のものがよい。

また、前記一般式で示される共重合体の重合成 分であるオレフインとしては、次のようなものを 5 体を500㎖のnープタノールに加え8時間還流 挙げることができる。但し本発明はこれ等に限定さ れるものではない。

プロピレン、1-プテン、イソプチレン、1-ペンテン、1ーヘキセン、1ーヘプテン、ジイソ プチレン、1ーオクテン、1ーノネン、1ーデセ 10 体の収量は2759であつた。メタノール溶液で ン、1 ーウンデセン、1 ードデセン、1 ーオクタ デセン

(なお、上 記においてジインブチレンは、イソ ブチレンの二量体であり、2,4,4ートリメチ ンー1ーペンテンと2,4,4ートリメチンー2 15 ーペンテンとの混合物であり前者が主成分である)

また、前記一般式で示される共重合体の重合成 分であるマレイン酸誘導体は、共重合の際は無水 マレイン酸を用いてラジカル重合を行つて合成し、 共重合体生成後にエステル化及び無水物の加水分 20 加温する。冷後4ℓのアセトンにあけて沈澱し、 解を行う。共重合体中のカルポキシル基は、一部 または全部を中和して塩の形とすることができる が、好ましくは全カルポキシル基の多が塩の形で あるのがよい。

次に本発明に使用する共重合体の代表的化合物 25 の具体的合成例について説明する。

合成例 (1)

[ジイソプチレンーマレイン酸ナトリウム共重 合体(共重合体中の全カルポキシル基の70% がカルボン酸ナトリウム、30%がカルボン酸 30 ーテイングなどの方式により塗布すればよい。 の合成例〕

1129のジイソプチレン、989の無水マレ イン酸及び242分のペングイルパーオキシドを 500mlのトルエンに溶解し、8時間還流して共 重合した。トルエンを溜去して得られた共重合体 35 を100㎡の8%苛性ソーダ水溶液に溶解し、暫 時加温する。冷後4 んのアセトンにあけて沈澱さ せ濾過乾燥したところ共重合体の収量は2018 であつた。この共重合体の分子量を浸透圧法で測し 定したところ3000であつた。メタノール溶液 40 次の一般式 での極限粘度は25℃で0.09である。

合成例 (2)

(ジイソプチレンーマレイン酸ーn ープチルナ トリウム共重合体の合成例〕

1128のジイソプチレン、988の無水マレ イン酸及び 2.4 2 8のペンゾイルパーオキシドを 500mlのトルエンに溶解し、8時間還流して共 重合させた。トルエンを溜去して得られた共重合 しエステル化した。反応後nープタノールを溜去 し、500㎖の8%苛性ソーダ水溶液に溶解し、 飽和沃化ソーダ水溶液200元を加えて塩析し、 沈澱した共重合体を澱別し乾燥したところ共重合 の極限粘度は25℃で0.05であつた。

合成例 (3)

(1ーオクタデセンーマレイン酸ナトリウム共 重合体の合成例〕

2169の1-オクタデセン、989の無水マ レイン酸、2.429のペンゾイルパーオキシドを 500 元のトルエンに容解し、8時間還流して共 重合した。トルエンを溜去して得られた共重合体 を500㎖の8%苛性ソーダ水溶液に溶解し暫時 濾過乾燥したところ共重合体の収量は302分で あつた。このものの分子量を浸透圧法で測定した ところ2500であつた。メタノール溶液での極 限粘度は25℃で0.03であつた。

本発明は、上記の如き共重合体をメタノールま たは少量の水(1~10%)を含むメタノールに 溶解し、0.2~2%位の溶液にして、公知の塗布 方法例えばディップコーティング、エアーナイフ コーテング、カーテンコーテイング、スプレーコ

本発明が適用されるプラスチツクフイルムは、 公知のプラスチックフイルムは勿論のこと、次の 写真関係のフイルムにも有効に適用できる。

- (1) 1面または両面に接着ゼラチン層を有するプ ラスチックフイルム (トリアセテートセルロー スフイルム、ポリエチレンテレフタレート)
- (2) 上記(1)に、更に写真乳剤層、保護層を設層し た写真フイルム

また、帯電防止層は、硝酸アルミニウムまたは

 $(R_1)_3N^+N^-COR_2$

(R₁、R₂はC₁₈以下のアルキル基)

5

で 示 され る補足帯電防止剤及びフイルム表面の 滑り特性を改良するための所謂マツト剤(シリカ、 ポリメチルメタクリレート)を含んでもよい。

以下、実施例を掲げて、更に詳細に説明する。 実施例 (1)

トリアセテートセルロースフイルムを次の諮液 で被覆する。

90℃で2分間乾燥する。

で、50%の相対湿度で6.2×10 Ωであつた。 これに対し、未処理のフイルムは 10^{14} Ω 以上 であつた。

本発明に係る処理を施したフイルムは、製造工 程中の巻取り、巻はぐしの際の剝離及び送りの際 20 励特許請求の範囲 のゴムロールとの摩擦による静電気の発生蓄積は きわめて小さく実用上全く障害がない。

実施例 (2)

両面に接着ゼラチン層を有する2軸方向に配向 したX線写真用ポリエチレンテレフタレートフイ 25 するブラスチツクフイルムの帯電防止方法。 ルムを次の溶液で被覆する。

90℃で3分間乾燥する。

上記処理を施したフイルムの表面比抵抗は25 で、相対湿度50%で15×10°Ωで あつた。 35 アルキル、Mは水素、アルカリ金属アンモニウム このフイルムは反対面に乳剤層を適用する際のゴ ムロールとの摩擦による静電気の発生蓄積はきわ めて小さく、電撃による所譜スタッチクマークの

б

発生は皆無であつた。 実施例 (3)

2軸方向に配向したポリエチレンテレフタレー トフイルムに写真感光材料の構成要素である接着

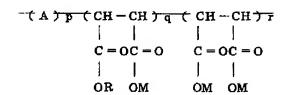
5 層、ハロゲン化銀乳剤層を設層した写真感光材料 の最上層表面を、次の溶液で被覆した。

30℃で2分間乾燥する。

上記処理を行つたフイルムの表面比抵抗は25 で、相対湿度 5 0 % で 7.5 × 1 0 ⁸ Ω で あつた。 上記処理を施したフイルムの表面化抵抗は 25 15 これに対して未処理のフイルムは 10^{18} Ω 以 上 であつた。本発明に係る方法を施したものは使用 取扱いの際の様々な摩擦、剝離などによる静電気 の発生蓄積が極めて小さく、所謂スタチックマー クの発生が防止できた。

1 一般プラスチックフィルムまたはそれに必要 な写真感光材料構成要素を積層したプラスチツク フイルムの一面または両面を、次の一般式で示さ れる共重合体を含む溶液で処理することを特徴と

一般式



(式中AはC3~18のオレフイン、RはC1~18の 等のカチオン、pは50モル%以上a+r= 100-p モル%でqとrはいずれか1つが0で あつてもよいが同時に0になることはない。)